

社内起業プログラム第1期通過案件の新会社設立のお知らせ
中古半導体製造装置を対象としたリファービッシュ事業の開始

三菱HCキャピタル株式会社(代表取締役 社長執行役員:久井 大樹/以下、当社)は、本日、中古半導体製造装置のリファービッシュ*1 事業(以下、本事業)を行う新会社「MHCセミテクノロジーズ株式会社(以下、MHCST)」を設立しました。MHCST は3月下旬より本事業を開始する予定です。

本事業は、当社の社内起業プログラム「Zero-Gravity Venture Lab(以下、ゼログラ)」における「ファウンダープログラム」第1期通過案件*2 であり、1年間の事業化検証期間を経て、MHCSTの設立に至りました。

MHCST は、中古半導体製造装置を再利用可能な状態にリファービッシュし、装置の価値を高めたうえでお客さまに提供します。当社グループのマテリアリティの一つである「サーキュラーエコノミーの実現」に寄与する取り組みとして本事業を新たに加えることで貢献度合いを高めていきます。

ゼログラは、当社が「2023～2025年度中期経営計画」(2025中計)で掲げる「変革を促す仕組み」に該当するもので、ゼログラから生まれた本事業は、変革に資する取り組みの象徴的な成果となります。ゼログラの取り組みを通じて得られるノウハウを生かし、今後も、既存事業の延長線上ではなく新たな視点から独自性と進取性のある事業を連続的に創出していきます。

*1 新品に準じる状態に整備、仕上げること

*2 2023年12月15日開示リリース「社内起業プログラム第1期の最終審査通過案件を決定」
<https://www.mitsubishi-hc-capital.com/investors/library/pressrelease/pdf/2023121501.pdf>

■新会社の概要

社名	MHCセミテクノロジーズ株式会社
代表者	代表取締役 芹田 光洋
所在地	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
設立年月日	2025年2月28日
事業概要	中古装置のリファービッシュ事業
資本金	30百万円

■本件に関するお問い合わせ先

三菱HCキャピタル株式会社
コーポレートコミュニケーション部
〒100-6525 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
TEL 03-6865-3002 (直通)

以上